Wstęp do spintroniki - tranzystor spinowy.

P. Wójcik

3 kwietnia 2022; ostatnia aktualizacja 16 maja 2024

1 Wstęp

Korzystając z pakietu KWANT wykonamy symulacje dwóch prototypów tranzystora spinowego zaproponowanych w ciągu ostatnich lat. Jedna z nich oparta jest na zmiennym polu magnetycznym pochodzącym od ferromagnetycznych pasków, gdzie parametrem sterującym jest zewnętrzne pole magnetyczne, zaś druga z architektur wykorzystuje oddziaływanie spin-orbita do kontroli spinu w kanale przewodzenia, a parametrem sterującym w tym przypadku jest pole elektryczne.

W mechanice kwantowej równanie opisujące elektron z uwzględnieniem spinu nosi nazwę równania Pauliego i dla układu 2D przyjmuje postać

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2 + \frac{1}{2}g\mu_B \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \alpha(k_y \sigma_x - k_x \sigma_y)\right) \Psi(x, y) = E\Psi(x, y),\tag{1}$$

gdzie m^* to masa efektywna, g to czynnik Landego, μ_B to magneton Bohra, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ to wektor pola magnetycznego, $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ to wektor macierzy Pauliego, $k_{x(y)} = -i\partial/\partial x(y)$ to operatory pędu (wektora falowego), zaś α to stała oddziaływania spin-orbita.

Poszczególne wyrazy w Hamiltonianie (1) noszą nazwę wyrazu kinetycznego, oddziaływania Zeemana oraz oddziaływania spin-orbita (SO). Macierze Pauliego to macierze 2×2 w postaci

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \ \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
 (2)

A zatem, równanie Pauliego w postaci macierzowej przyjmuje postać

$$\begin{pmatrix}
-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2 + \frac{1}{2}g\mu_B B_z & \frac{1}{2}g\mu_B (B_x - iB_y) + \alpha(k_y + ik_x) \\
\frac{1}{2}g\mu_B (B_x + iB_y) + \alpha(k_y - ik_x) & -\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2 - \frac{1}{2}g\mu_B B_z
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\psi^{\uparrow}(x, y) \\
\psi^{\downarrow}(x, y)
\end{pmatrix} = E \begin{pmatrix}
\psi^{\uparrow}(x, y) \\
\psi^{\downarrow}(x, y)
\end{pmatrix}. (3)$$

Dyskretyzując równanie (1) na siatce kwadratowej (i,j) z $\Delta x = \Delta y$ oraz wykorzystując trójpunktowe przybliżenie drugiej pochodnej oraz centralną postać pierwszej pochodnej, otrzymujemy

$$t\mathbb{I}_{2\times2}(4\Psi_{i,j} - \Psi_{i+1,j} - \Psi_{i-1,j} - \Psi_{i,j+1} - \Psi_{i,j-1}) + \frac{1}{2}g\mu_B(B_x\sigma_x + B_y\sigma_y + B_z\sigma_z)\Psi_{i,j} + it_{SO}\sigma_y(\Psi_{i+1,j} - \Psi_{i-1,j}) - it_{SO}\sigma_x(\Psi_{i,j+1} - \Psi_{i,j-1}) = E\Psi_{ij}$$
(4)

gdzie $t = \frac{\hbar^2}{2m^*\Delta x^2}, \, t_{SO} = \frac{\alpha}{2\Delta x}, \, \Psi_{i,j} = \Psi(x_i,y_j) = (\psi^{\uparrow}(x_i,y_j),\psi^{\downarrow}(x_i,y_j))^T$, zaś $\mathbb{I}_{2\times 2}$ jest macierzą jednostkową o wymiarze 2×2 . Zakładając, że $\Psi_{i,j} = |\Psi_{i,j}\rangle$ i mnożąc przed $\langle \Psi_{ij}|$ otrzymujemy równanie

$$t\mathbb{I}_{2\times2}(4|\Psi_{i,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i+1,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i-1,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i,j+1}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i,j-1}\rangle\langle\Psi_{i,j}|)$$

$$+\frac{1}{2}\mu_{B}g(B_{x}\sigma_{x}+B_{y}\sigma_{y}+B_{z}\sigma_{z})|\Psi_{i,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|$$

$$+it_{SO}\sigma_{y}(|\Psi_{i+1,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i-1,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|)-it_{SO}\sigma_{x}(|\Psi_{i,j+1}\rangle\langle\Psi_{i,j}|-|\Psi_{i,j-1}\rangle\langle\Psi_{i,j}|)=E|\Psi_{i,j}\rangle\langle\Psi_{i,j}|,$$

$$(5)$$

które wyznacza poszczególne energie przeskoku nawezłowego oraz między najbliższymi sąsiadami. W rozpatrywanym przypadku mają one formę macierzy o wymiarze 2×2 .

2 Implementacja układu w pakiecie KWANT

Implementując układ w pakiecie KWANT należy założyć, że:

- 1. funkcje onsite() oraz hopping() zwracają macierze o wymiarze 2×2 będące energiami przeskoku,
- 2. pracujemy na kwadratowej siatce o wymiarze $\Delta x = \Delta y$. Postać Hamiltonianu (3) wskazuje, że w tym przypadku na każdym z węzłów mamy dwa orbitale, jeden odpowiadający elektronowi o spinie up i jeden odpowiadający elektronowi o spinie down. Aby to uwzględnić, definiując układ należy ustawić norb = 2

```
lat=kwant.lattice.square(dx, norbs=2)
```

3. jeśli w kontakcie chcemy rozróżniać stany zdegenerowane ze względu na orbitalne stopnie swobody (w naszym przypadku ze względu na spin) i pozwala na to postać Hamiltonianu (ma on charakter blokowy), w poszczególnych kontaktach możemy zdefiniować parametr conservation_law. Podstawiamy pod niego macierz kwadratową o rozmiarze odpowiadającym liczbe orbitali na weźle i wartościach własnych różnych dla różnych separowalnych bloków (orbitali). W rozpatrywanym przypadku, gdy w kontakcie nie ma pola magnetycznego ani oddziaływania spin-orbita

```
left_lead=kwant.Builder(kwant.TranslationalSymmetry((-dx, 0)),conservation_law=sigma_law)
```

gdzie macierz sigma law może mieć postać (konieczny komentarz prowadzącego podczas zajęć)

$$sigma_law = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

4. gdy w kontaktach zdefiniujemy zmienną conservation_law, przy obliczaniu współczynnika transmisji możemy odwoływać się nie tylko do numeru kontaktu, ale również do numeru orbitala w danym kontakcie. Przykładowy kod

```
sys=make_system(nw)
smatrix = kwant.smatrix(sys, energy)
tup_down=smatrix.transmission((1,1), (0,0))
```

realizuje obliczenie współczynnika transmisji dla elektronu o spinie up wstrzykniętego do układu z kontaktu o numerze 0 do kontaktu o numerze 1 i spinie down, przy czym w zapisie (i, j), i to numer kontaktu, zaś j to numer orbitalu,

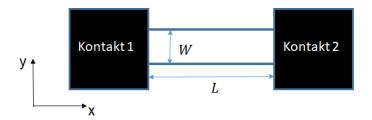
5. obliczając gęstość elektronów lub prądu w określonym orbitalu używamy odpowiednio funkcji kwant.operator.Density() oraz kwant.operator.Current(). Przykład z obliczaniem gęstości elektronów o spinie up i down, a także sumy obu z nich przedstawiono poniżej

```
density_up_op=kwant.operator.Density(sys,density_up)
density_down_op=kwant.operator.Density(sys,density_down)
density_both_op=kwant.operator.Density(sys,density_both)

density_up_map=density_up_op(wave_f[0])
density_down_map=density_down_op(wave_f[0])
density_both_map=density_both_op(wave_f[0])
```

3 Precesja spinu w zewnętrznym polu magnetycznym

Proszę rozpatrzeć nanodrut 2D o długości L i szerokości W w zewnętrznym polu magnetycznym $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$.



Rysunek 1: Schemat nanodrutu.

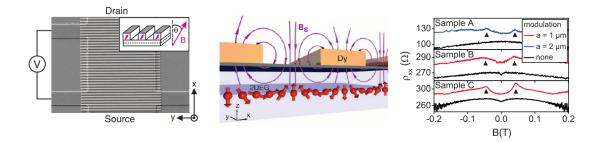
Dla takiego układu proszę:

- 1. policzyć relacje dyspersji E(k) w kontakcie bez obecności pola magnetycznego,
- 2. policzyć relacje dyspersji E(k) w kontakcie dla B=1 T zakładając, że pole magnetyczne przyłożone jest kolejno w kierunku osi x, y oraz z. Czy zaobserwowane rozszczepienie Zeemana zależy od kierunku przyłożenia pola magnetycznego ?
- 3. przyłożyć do układu pole ${\bf B}=(0,0,B_z)$, gdzie $B_z=1$ T i policzyć konduktancje w funkcji energii padającego elektronu,
- 4. przyłożyć do układu pole $\mathbf{B} = (0, B_y, B_z)$, gdzie $B_z = 0.1$ T przyłożone jest w całym urządzeniu (łącznie z kontaktami), zaś pole B_y przyłożone jest jedynie w obszarze [0.2, 0.8] L. Dla energii Fermiego odpowiadającej najniższemu stanowi (dla obu spinów, E = 5 meV) wyznaczyć współczynniki transmisji $T_{up\leftarrow up}$, $T_{down\leftarrow up}$, $T_{up\leftarrow down}$ oraz $T_{down\leftarrow down}$ w funkcji pola magnetycznego B_y w zakresie od [0,1] T,
- 5. dla układu z 4. pokazać jak wygląda gęstość ładunku o spinie up i spinie down w nanourządzeniu dla elektronu wstrzykniętego w najniższym pasmie i pola $B_y=0.6~{\rm T},$
- 6. dla układu z 4. pokazać jak wygląda gęstość spinu s_x, s_y, s_z w nanourządzeniu dla elektronu wstrzykniętego w najniższym pasmie i pola $B_z=0.6~\rm T.$

Obliczenia wykonać dla L=2000 nm, W=100 nm, g=-50, $m^*=0.014$ oraz $\Delta x=4$ nm. Magneton Bohra w jednostkach atomowych $\mu_B=0.5$ a.u.

4 Tranzystor spinowy oparty na ferromagnetycznych paskach

Spróbujemy zasymulować działanie tranzystora przedstawionego w pracy Science, 337, 324-32 (2012). Schemat układu i wyniki eksperymentalne przedstawiono na rysunku 2. Układ składa się z dwuwymiarowego gazu elektronowego (2DEG) w (Cd,Mn)Te, nad którym umieszczono ferromagnetyczne paski dysprozu wytwarzające helikane pole magnetyczne w obszarze 2DEG. W eksperymencie zmieniano zewnętrzne pole magnetyczne przyłożone w kierunku prostopadłym do 2DEG, $\mathbf{B}_{ext}=(0,0,B_{ext})$ i zaobserwowano piki rezystancji (spadek konduktancji) dla wartości zewnętrznego pola magnetycznego odpowiadającego wartości pola helikalnego B_h . Na rysunku 2 widoczny jest pik rezystancji dla pola $B_{ext}=50$ mT.



Rysunek 2: Schemat tranzystora spinowego opartego na helikalnym polu magnetycznym pochodzącym od ferromagnetycznych pasków dysprozu wraz z wynikami eksperymentu, na których wyraźnie widoczny jest wzrost rezystancji kanału dla pola $\mathbf{B}_e x t = B_h$ - źródło: Science, 337, 324-32 (2012).

Do obliczeń proszę założyć, że pole helikalne ma postać

$$\mathbf{B} = B_h \left[\sin \left(\frac{2\pi (x - x_0)}{a} \right), 0, \cos \left(\frac{2\pi (x - x_0)}{a} \right) \right], \tag{6}$$

przy czym $B_h = 50$ mT, a = L, $x_0 = L/2$. Ponadto, założyć długość nanodtrutu L = 1000 nm, szerokość W = 30 nm, $\Delta x = 1$ nm oraz masę efektywną i czynnik Landego CdTe, $m^* = 0.1$ oraz g = 200. Zarówno pole helikalne jak i pole zewnętrzne $\mathbf{B}_{ext} = (0,0,B_{ext})$ przyłożone jest w całym obszarze nanourządzenia wraz z kontaktami.

Dla tak zdefiniowanego układu:

- 1. obliczyć relacje dyspersji E(k) w lewym kontakcie zakładając, że $B_{ext} = 0$. Powinniśmy zaobserwować rozszczepienie Zeemana pochodzące od pola helikalnego B_h ,
- 2. obliczyć konduktancje w funkcji pola B_{ext} w przedziale [0, 100] mT zakładając, że do układu wstrzykujemy elektron o energii zlokalizowanej dokładnie w połowie spinowo rozszczepionego stanu podstawowego (E = 3.5 meV), związanego z kwantyzacją w kierunku poprzecznym. Podobnie jak w eksperymencie powinniśmy obserwować nagły spadek konduktancji dla $B_{ext} \approx B_h$.

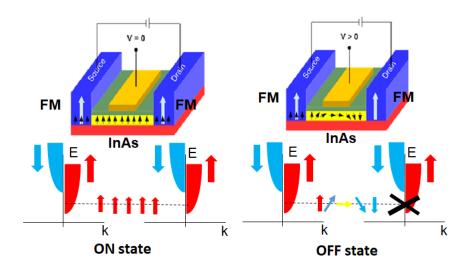
5 Tranzystor spinowy oparty na oddziaływaniu spin-orbita

Tranzystor spinowy analizowany w zadaniu powyżej posiada jedną poważną wadę, która czyni go mało użytecznym jeśli chodzi o wielkoskalowe zastosowania, a mianowicie przełączanie pomiędzy stanem wysokiej i niskiej rezystancji odbywa się za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Dlatego stale poszukuje się innych metod kontroli spinu. Jedna z nich oparta jest na oddziaływaniu spin-orbita typu Rashby, które występuje w materiałach półprzewodnikowych. Hamiltonian oddziaływania SO typu Rashby ma postać

$$H_{RSO} = \alpha(k_y \sigma_x - k_x \sigma_y) = (\alpha k_y, -\alpha k_x) \cdot (\sigma_x, \sigma_y). \tag{7}$$

Zauważmy, że H_{RSO} przypomina postacią efekt Zeemana, w którym efektywne pole magnetyczne $B_{RSO} = (\alpha k_y, -\alpha k_x)$, a zatem, podobnie jak w przypadku pola magnetycznego, powinniśmy obserwować precesje spinu wokół efektywnego pola B_{RSO} , które jest prostopadłe do kierunku propagacji elektronu. Co ciekawe, parameter α jest regulowany zewnętrznym polem elektrycznym, które może pochodzić od elektrody bramki.

Wykorzystując to zjawisko, w roku 1990 Datta i Das [Appl. Phys. Lett. 56, 665 (1990)] zaproponowali nową idee tranzystora opartą na oddziaływaniu SO do kontroli spinu - patrz rys. 3. W urządzeniu tym spinowo spolaryzowane elektrony z ferromagnetycznego kontaktu wstrzykiwane są do półprzewodnikowego kanału z silnym oddziaływaniem SO. Przykładając odpowiednie napięcie do elektrody bramki regulujemy pole elektryczne w kanale, a tym samym wartość współczynnika α . Dzięki oddziaływaniu spin-orbita, w obszarze silnego pola elektrycznego elektron zaczyna wykonywać precesje wokół efektywnego pola B_{RSO} . Liczba obrotów które wykona spin elektronu zależy od wielkości tego pola, a zatem od współczynnika α , który jest regulowany napięciem bramki. Jeśli elektron wykona całkowitą wielokrotność obrotów wychodzi z kanału z tym samym spinem i może zostać zaabsorbowany przez ferromagnetyczny dren. Jeżeli jednak wykona on nieparzystą wielokrotność połówek



Rysunek 3: Schemat tranzystora spinowego opartego na oddziaływaniu spin-orbita. Spinowo spolaryzowany elektron z ferromagnetycznego źródła wstrzykiwany jest do półprzewodnikowego kanału. Jego spin kontrolowany jest zewnętrznym polem elektrycznym pochodzącym od elektrody bramki poprzez oddziaływanie SO. W zależności od stanu spinowego elektronu na wyjściu układ znajduje się w stanie wysokiej lub niskiej rezystancji.

obrotu wyjdzie z kanału ze spinem przeciwnym, a zatem nie będzie mógł być zaabsorbowany przez ferromagnetyczny dren, ponieważ w ferromagnetyku nie ma stanów elektronowych dla elektronów o spinie down. W ten sposób, regulując napięcie bramki regulujemy parametr α i możemy przełączać układ ze stanu, w którym płynie prąd (niskiej rezystancji) do stanu, w którym prąd jest całkowicie blokowany (stan niskiej rezystancji), otrzymując akcję tranzystorową.

Całkowity prąd przepływający przez nanourządzenie jest sumą prądów elektronów o dwóch różnych spinach

$$G = \frac{1+P}{2}G^{up} + \frac{1-P}{2}G_{down},\tag{8}$$

gdzie P jest polaryzacją kontaktów $P \in [0,1]$ oraz

$$G^{up} = \frac{e^2}{\hbar} \left(\frac{1+P}{2} T_{up \leftarrow up} + \frac{1-P}{2} T_{up \leftarrow down} \right), \tag{9}$$

$$G^{down} = \frac{e^2}{\hbar} \left(\frac{1+P}{2} T_{down \leftarrow up} + \frac{1-P}{2} T_{down \leftarrow down} \right). \tag{10}$$

W ramach zadania proszę rozpatrzeć nanodrut o długości L i szerokości W i obliczyć następujące wielkości:

- 1. relacje dyspersji w kontakcie E(k) zakładając, że oddziaływanie SO występuje w całym urządzeniu (wraz z kontaktami),
- 2. konduktancje w funkcji energii padającego elektronu zakładając, że oddziaływanie SO występuje w całym urządzeniu (wraz z kontaktami),
- 3. współczynniki transmisji $T_{up\leftarrow up}$, $T_{down\leftarrow up}$, $T_{up\leftarrow down}$ oraz $T_{down\leftarrow down}$ w funkcji parametru α zakładając, że oddziaływanie SO występuje w obszarze [0.2, 0.8] L oraz że elektron jest wstrzyknięty w najniższym pasmie poprzecznym (E=5 meV), parametr α zmieniać w zakresie [0,50] meVnm
- 4. dla układu z punktu 3, konduktancje G, G^{up} oraz G^{down} w funkcji parametru α dla elektronu wstrzykniętego w najniższym pasmie poprzecznym, przyjmując kolejno P=0.2,0.4,1,
- 5. dla układu z punktu 3, gęstość elektronów o spinie up i down oraz gęstość spinu s_x, s_y, s_z w nanourządzeniu dla elektronu wstrzykniętego w najniższym pasmie poprzecznym oraz parametru α odpowiadającemu całkowitemu obrotowi spinu.

Obliczenia proszę wykonać na następujących parametrów: L=800 nm, W=100 nm, $\Delta x=4$ nm, $m^*=0.014$, g=-50, $\alpha=50$ meVnm (α podane dla podpunktów 1 i 2) .